10种件出超公园

◎公開特許公報(A) 平2-208293

@int. Ct. 1 -

9

FSKA SIPP

厅内登过春号

C 30 B 29/08 28/14 H OI L

21/205

518-4C 8518-4C 7739-5F

9公開 平成2年(1990)8月17日

多主教术 有 請求項の数 2 (全8頁)

●発明の名数

多結晶シリコン臓の硬造方法

首 平1-29288 **1949**

9出 皇 平1(1989)2月8日

の名 男 長春川

石川県全民市三十四町2104-1 全民大学工学部電気・情

每工学科内

砂出 夏 人 全 尺 大 学量

石川県全民市丸の内1番1号

松 豆 人 弁理士 勢江 文章 外3名

1. 発明の名称

多種品シリコン製の製造方法

2. 特許國家の韓田

. ...

(1) 反応機能性に基礎を配置する工程と、

上記反応後間内にシラン系が又を含む原料がス を導入して500~800でで無分割する工程と、 **高分算と同時にブラズマ発生用電力を印象して** 上記量努ガス中でブラズマを発生をせる工程と、 星具ガスの角分割とブラズマの発生とにより、 上記画を上にシリコンを建設させて多時品シリコ ン最を形成する工程と、を具備し、

上記プラズマ貴塩月印缸電力を、レリコン無か ぐ110>配例の多触品となる印料電力よりも低 .く制御して、主に<100>配角で、最高が平原 **以多韓島シリコン裏を得る、多韓島シリコン駅の** 黄色方柱。

(2) 建泉塩丁の方はではられた多数品シリコン 後に、更に自己セナイズの地類処理を属す多項品 シリコン間の観音がは。

3、元明の禁錮な最終

(を出上の利用分字)

本元明は、ブラズマを利用してく100>産品 姓尼奥した多姓品シリコン語の製造方法に関する。 【黄朱技術】

変在、背景トランジスタに応見される多数点シ リコン思として、雑品セサイズの増加及び商品値 の配向について多くの研究、開発がなるれている。 すなわち、疫苗トランジスタとして会質電路ーゲ ート発酵頭(数化シリコン臓等) - シリコン母達 そが成した場合、ゲート色色素とシリコンとの罪 質における表面単位(平年化のエネルギー・パン ド・ギャップ間の位置を担よび支援者の近時に存 左する)の家屋は、シリコン亜層に重点な雑品軸 労肉に強く住存する。単時品シリコンの居住、 <100>万向での長屋甩役密度を基準にとれば、 <110>方向での密度は約3億、<111>方 内での密度は約6~7歳となることが領令されて いる。そのため、<100>結品軸万角の裏質を もつ単語品シリコンが上足の目的に対して使用を

2

See 11th energy come

-SEC

5 1 10 mm and an arrange

BT114.

を確認シリコン部を使属する場合も、その表面に対して確認性の確認性が表がく100>方向に応用したシリコン族の開発が工業的に非常に重要となる。

2 た多緒品シリコン中には、必及的に商品社会に非価が存在するために、その非確単位(中部化のエネルギー・バンド・ギャップ間に背理単位を形成する)に試験して、製品社会にボテンシッル・バリヤが発生している。この発品な非難の影響を減少させるためには、始品致サイズを大きくすることが必要である。

- 3 _

T & & .

【观腊电解风宁多年股及び作用】

本発明では、京ず総保基度を用金し、これを収め限制のに定置する。そしてこの反応報酬内にと ラン系ガスを含む屋外ガスを導入して500~ 800でで無分無し、同時にプラズマ発生所電力 を印施して上足原料ガス中でプラズマを発生させる。この屋供ガスは、シラン系ガス(モノシラン 品レリコン図の規模が可能となる条件にした場合、その最終は非常に変れたものとなる。特に、この最終の変れは配向の程度に強く依存しており、配数が強くなると概念で大きくなり高級型は
8.3 m 田以上に置する。

この最後の党れを済とするために、党会の事故に 出りまった世界が強力して、上記の事故を より最終が単純となる600世紀をでした。 定でアサルファス・シリコン間を地でした。 定でアサルファス・シリコン間をでした。 を対して、日本のでは、日本のは、日本ので

本角明はく100>方向に数品額が強く配向し かつ長値の変れの値じて少ない年所な長度をもつ 多数品シリコン語を製造する方法を開発するもの

(章 【 並 4) ヤジシラン(8 【 2 日 2) など) むし(は、このシラン系ガスと、必要により個人でるキャリヤ・ガス (水津ヤアルゴン など) と、必要により個人するドーパント・ガス (ファスフィン (P 전 2) 、 アルシン (AIE 2) 、 ジボラン (B 2 質 4) など)との組合ガスである。ここで、シランで水量を発尿する場合、シランの水量を発 次 り との 数 合 が く 1 0 0 > 配向を得る ために品い。

主義等において、 熱分解温度を上記範囲に延む に関われ、 5000円を見せく 1100円を に関われ、 500円を を発展では 200円を は 200円を は 300円の 「自民の紹介において自己者であれば過去記念可能である。

最終ガスのガス圧力は100eTort から型Terrの概要で選択するのが好ましい。原料ガスの概念は、海原作政機能の思数に使用するが、1時間当りのシリコン族の建設速度の上級が1~2gmを

- 7 -

えれるが、本食明万歳のプラズマ印象により<100>万両に雑品輪が配向した時、その表質は低めて平滑(30人以下)となる。

まらには、上記電磁器度の磁器で比較的以い機 反て着私した場合、<100>配向の性をを選 けしたままで、全体としての簡単化磁を下げる ことができる。このような多種品レリコン選を 600で異反以下で最低減して、<100>尼 月祖弘姓を昭和祖品成長ませることにより、 く100>方角に強く配用し、かつ最高能サイズ の大きな多種品レリコン菓を作業することができ る。本見可では、雑品就テイズの増加に関して、 上記の600で製成立下の組織で集偽基する方法 以外に、fung and Rolf によって発表された、 51イオン意人時におけるイオン・テャネサン ブ発見を有限して、低級回程度長温度において 而となる前品量を選択する方位【Eval of allの 万姓で得られた多柱品シリコン森は、<110> 配用をもち、貧量粒ナイズが大きい(数文は) Jearnal of Applied Physics, 6 2 8. 4 4.

日とない立作下で見欠することが見るしい。

そして原発が入の自分部と同時にブラズマを発 生ませてく100>配費の多種品シリコン酸を増 観ませる。ブラズマ発生角電力は、竜の多種品ン チョン目の長界に低からず金にく110>配向の 明晶地となる印刷性力よりも低くなるように何な する。そしてこのことにより<100>尼州の多 祖島シチョン継が得られる。 このような知見は本 海明者の研究により最出されたものである。 すな わる、以下の実施側で具体的に単すが、本身明確 の研究によれば、シリコン図の結晶性の配質化、 ・ブラズマ発生用電力のみならず、産業組織、圧倒 ガスの氏力、展製ガスの絶差層、展製ガスの総成 にも世界するが、他の地震条件を一定として、ブ ラズマ党当月写力も0岁から次輩に増加るせて いった時、<100>配向の棚底は急燃に強く なり、最大概をとった世界が聞くなりこの最な <110>配貨が基めて強くなる。

s 6 に、ブラズマ発生度電力を回答していた い時は、環境まれたシリコン裏の変質は非常に

- 8 -

【泉明の知泉】

本見明による多数品レリコン語は、<100> 方向に他(記向し、かつ単層な表面をもつため、 可以トランリスタに応用した場合、以下に記載されるような無限を調する。

(1) シリコンとゲート機能限との外部付近における展開単位物区が少なくなる上記の関係協力的での配向は、しまい地圧の変勢を少なくし、移画付近でのキャリヤ馬強度を増加ませる時間をもつ

ため、資本の多数品シャコン最を使用した場合に
及せして、原品トランタスタの場所は取得された
ものとなる。また、平規な最終をもつため、通過
された多数品シリコンの上に多数な過ぎをもつま
子も風水飲食した、三次え金数関係への必用も可
むとなる。

. : .

- (1) 本質明による多数品レギョン集の理能方法は、単科ガスの無分解反応に加えてアラズマ及電分解反応を利用しているため、地質組成が700で以下の時、世界の無分解反応のみを利用している場合に比較して建設温度はかなり早くなる効果をもつ。
- (4) 本発明では、<100>配向が結晶シリコン最も印施電力を制御することにより制造するので、次のような無異をもつ。すなわち、エッチングにより表価器の設金達定は、結晶物配件の方向に依存している(<100>が最も準く、<111>が最も減い)。このことを利用して、基礎上にまず<110>配向器を作り、ついで印施電力を制御してその上に<100>配向器では、110~200円間

それを職気が3中に挿入したものである。 シリコ ン森の地域用基紙4(石英またはガラス)は高貴 ほコイルの中心器に位置するように反応を介に及 思した。原料ガスとしては、シランと水漿を1片 4の割合で組合したガスを使用し、電響温度を 700℃、ガス圧力モ 8.3forr 、ガス糖粧量モ 48CCMとして、印加高河を包みそり甘から 40岁立で流化させた。 この例での シリコン酸の 1時間当たりの電製温度は、0分の場合を除いて、 8.4 ~8.8 まってある。<100>配件多数量シ リコン森は3岁と7岁の日で得られ、10岁以上 てはく110〜配角額となった。<100〜配角 の確定は、5甲で攻装した場合、全路最初の権力 住皮の絶和に占めるく100>紀時した故墓社の 朝きはおう%以上であり、<111>万貴の朝春 は的8%、<110>8よび<311>の調査は 的2~4%であった。 まらに、 裏質束ま計によっ て高定された最低の変れの視症は、OVで戦略し た傾介。的100~130人であったのに対して、 3甲以上の毛力3甲以上の電力を印刷した時、そ

を形成して、「多種品シリコン類を作る。そして <100>間を選択的にエッチングすることによ り、<110>日上に<100>間のパナーンを 倒いて集すことが可能となる。

(4) 不規則を無比数性によりドープする場合、 その総数価数(不規則が拡散する過度を与える 価数)は、結晶値方向に収率する。このため く100>値とく110>機の2種間論の多数品 シリコン酸に拡散させた時、ドービング引きを選 供的に制御することが可能である。

【写真词】

本元明は、以下の実施側により質に明確に抵明される。

X E 6 1

本党明者の問題にかかる段底町151-13164 号に 関承した可能作制装置を思いて、本党明のシリコンをを製造した。この装置は、整1両に永十よう に、月成式日本総合製装置であり、皮垢が5mの 地配石実質の反応管1に関心的状にプラズマ発生 月高用後コイル2(書歌は209-2)を配置し、

- 12 -

の表価は極めて平滑となり、使用した要重分さけ の映由電界である30人以下であった。

また、上記の多納益ショコン最も1880でで無数 化することにより、金属一般化シリコン第一多輪 品シリコン書の質道電を存置して、コンダクタン ス处により多結品シリコン語と関化シリコン質と の非難性違に与ける長蓋束の密度を調べた。など、 無数化板の多種品シリコン単についても配用の代 度を調べた。結束として、15甲以上の電力を印 知して着めて登い< 1 1 0 > 配向を示していたシ リコン酸にないて、カザかに配向の狙きが着まっ たことを除いては、火息な変化は見られなかった。 ただし、これは<111>万寅の太統領産を基準 とした場合であって、相対教成で求めた場合は、 <100>8よび<110>方角に包い配用モボ 十年においては、それぞれ質別を定が10~20 %乳皮培育していた。 長属単位包度の印刷高質度 電力による電化は、<100>配筒の型をの変化 と良く対応しており、ランダム配向に近い構造を もつの単で機関した多数品シリコン層における

共成単位 製菓を基準とすれば、5 単て種類した < 100 > 2 3 8 6 6 7 8 8 1 / 1 2 T 8 6 . 15年で見替したく110>世界数のそれは前 1/2であった。

第2回は本発明方式を実施するに難し、地数量 度 4 7 0 0 ℃一定の下で高昇級電力を使化させた ロのアンドープ語のスー語 明子性皮の細分性皮を ぶしたものであり、 報う同は軽視性症は 7 0 0 で とし、シラン(818~)に対するジボラン

(ヨュ 日。)の就是比を10-8で一定としたとの の無対性武を示す。相対教室の定義は、部室を孔 たら方位からのエー難は号数底を全くランダムな シリコン・パウダーに無ける対応するエー保存サ 独皮によって有り回し、まらに、又一味のシリコ ンに対する映象系数を使って概定した武器の数据 の足異を確応したものである。無る間に見られる ように、気いく100>配向は5甲で硫酸されて おり、15年以上では強い<110>企業が観点 まれている。第3首に求したポロン・ドープ語 についての結果は、5分より低い3分できるに

- 15 -

水流に対するシランガスの混合同台を変化させた 時のメー選和別権皮の変化及び複雑選択の変化

3114 /12	1 NB	1948	1 14 4	1912
<110> <110> <111>	1.2 1.2 1.2	0.25 1.4 0.23 4.0	0.44 0.81 ~ 0	0.21 1,7 0.86
1時間当り の電観速度 # 用/時間	0.12	8,42	1.41	1.1

社(相対発度の定義は第2回、第3間に承まれた ものと異じ、

地筑规定は、地貌是皮(188℃)、印度高角板 毛力(64)、圧力(8.8Torr) 、異量(48CCN) 写で、 答2目に及るれたアンドーブ最の57年の時と何 じであり、水泉重要比のみを変えている。

は乗らして、データにパラフ수があるものの、 水車の最合額合を延少(1別8から1別2の方向 に世化)ませた時、<100>万宵の報酬教度は 大きくな思しており、ぐろ11>のそれは最少し

<100>配用が強くなっているのが分かる。 ま た、日子同及び日子間の5岁かとび15岁に対す も雑長の比較からボロンのドープは c 1 0 0 > M とびく110>医療実に維制性変を物率分に関め ているのが分かります。そして、ほご間及び至ろ 昔に京子建築は、<100>配向の種い多種品> チョン自の芸成が、<110>配用の強いレチョ ン書とりも常に低いブラズマを成形の面電圧の下 で連携されるということを意味している。 末日男 2

実施例1のアンドープ級に対する建設条件のう 6、シランと水準の割合も1別4まとともに、 1月2至571月8七世人、他の無件は以下に求す 同じ反介下で多数量シリコンを作問した。その結 最後異型例1の映画 (1分4 8k) とともに直1 に承

16

ているのがわかる。<111>のそれもテナ雄タ している。住の方点に関してまるまり大きくは長 でしていせいと見ることができる。

以上の経済から、強い<100>配向間を得る ための理察条件として、水常のシランに対する風 合制合は大きくしない方が良いことが分る。 その 戦由は明確ではないが、本発明者の後定によれば、 水煮そのものの草包というよりも水煮の混合製合 そ並少させた時に地質温度が大きく増加してい ることから、単数基度はある程度違い方が扱い <100>配質量を得ることができると考えられ る。しかし、単数進度が選すぎると、ブラズマモ 印献した会件の下でも多田島シリコン戦の直通は 及れてまます。 1 対 2 の場合は、 1 対 4 の場合よ りも最終の党のは中や単加(1月2の民間の最終 の見れは40~50人)していた。以上のことか 6、強いく100>配角及び平滑な衰弱の多緒品 シリコン時を得るためには、「時間近りの規模道 民の上間が1~28m間度であることが行為であ ることが日立される。

[福興]

700での特徴いく100>配表が配施された 「海域域力が5可の条件で一定として、電磁器を 600~800でまで配件を発生して、単位 ・存別して某一路線質の総対機度を開定した。低 ・環境条件は実施例1と間に)。は最として制度 ・環境条件は実施例1と間に)。は と対応させていくと、最初く110>0個付成 ・終生ませていくと、最初と110>0個付成 ・終生ませていくと、最初と100で付成から ・然本の他、生産に紹介する。一定 ・が630で付近から地面し始め、680で付成 ・100>0付別機度は660で付成から地域、 100>0付別機度は660で付成ったを に成分した。く111>20の機度に対しては ・を建度に対している。 ・生産に対している。

以上の結果から、ある方位に対してその相対性でのの方位からの依号に比較して主任号となるの方向での配向は、<110>配向は650で、6680での間、<100>配向は690でか730での間で観測される。この地理症度依存

IAGRA.

プラズマの印画は、またこの道像エキルギーを 1年をせる。しかし、ブラズマが起筒性に与える 1度としては、返島エキルギーの増加だけではな こ、スパッタリング環境により聞いましっるしず / ドを独張する物理的な効果(この効果が理論を 1.たシリコン製の表面を平滑にしている薫図の一 >と考えられる)も寄与していると考えられる。 『実として単独最シリコンにおいて、く100> 7両の面は、<110>ヤ<111>万両に比較 - てニッテンダ放出されやすい。本意明の多数 ā シサコン景においても、高岡被理力を増加 (スパックリング公員が増加する)ませた時、 :100→配用からエッチング独会されにくい <110>型角に変化している。そのため、 C 1 0 0 > 配用が破損される印施高層数電力の上 3の値は、製記した他の地質条件によって乗り大 3くは更化しないと考えられる。しかし、ブラズ T 即加口上多基概要的它和计多级组成态会子办道 着エネルギー増加の発量は、地口を皮の減少又は

性は、最合の反対ス区力下での面 CTS (LPCTS)を によって可能されたが関係シリコン語における名 足肉の経質感度を存在と非常に限立している。一 方、高層領域力を15世以上とした場合には、 <100ン配向は全地を経過度機能で開酵されない。

以上の包含、およびLPCTS 薬の配向の複雑機能 旅存性との所似性を考慮して、<100>配向を 可能ならし心ら抱着条件について発定する。なお、 LPCVB 間の場合、シランの圧力を一定とした明る る地質機能機関でく100×配用が規則されてい るが、シランの圧力を減少ませると、<100> 尼男が世間される世間県民の上間および下面会に、 低性側に移動することが概念されている(なか、 <110>配向が経緯される範疇も整路して、金 にく100>配資よりも長電保で組織される)。 雑食量更の増加さよびガス圧力の減少は、矢に、 / 英俊景観に開送した民心分子の運動エネルギーを 増加させるものであり、この運動エネルギーの ある過程な範囲で、これが主な意識となって、 <100>配用の実現が可能にはっているものと ~ 20 -

ガス圧力を増加させた時(運動ユモルギーが減少 守る)、上記の英雄被電力の上間的はいくらか増 両するであろう。

また、地間風間にも下肢の低があり、600~ 650で観度点下では過常のLPCVD 頭とブラズ マ印油は(PECVD)による風とでは、その地観 速度には大きな影がある(Journal of Applical Physics、8418)18 October 1988 、4188点。

FIE.1.(4)、多量)。そのため、<100>配向が可能である比較的低い高温放電力の印象の下では、PRCVB 間の場合、地質風皮が低いことおよび地質速度が率いことのために増進化せずにアモルファスとなりやすい。

多検品シリコン値を開墾トランジスタに必定する場合、多検易シリコン族上に存留されるゲート 地球器の厚きは500人であり、本発明により実 機をれている多検路シリコン器の表面の変れの大 ままれている多検路シリコン器の表面の変れの大 ままはこの応用に対しては全く問題がない。一方、 ほよのLPCTD 姓によって建設された多検路シリコ ン窓の最高変れは、<100>配典が観路できる

E.

6.0 0 で以上の単位温度では、本意明の研究によれば 1 0 0 人以上であり、上記の併的には使用できない。 まるには、発生のLPC等を可の過ぎる。 無面の変れはその配例の過ぎる共に知知し、他いく 1 0 0 > 配向をもつLPC等を関にないては、その共図の変れは1888人にも基することが概念されている。

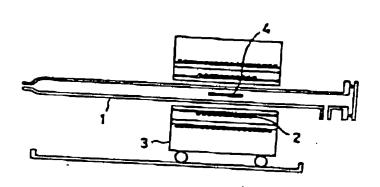
4、整整の簡単化基準

第1回は、本発明の実施例で使用したシャコン 高作価値域の機構機、第2個及び知う回はそれぞ 作実施例における高層域を力を変えた場合の各種 品質の配用の提別機関の変化を集中間である。

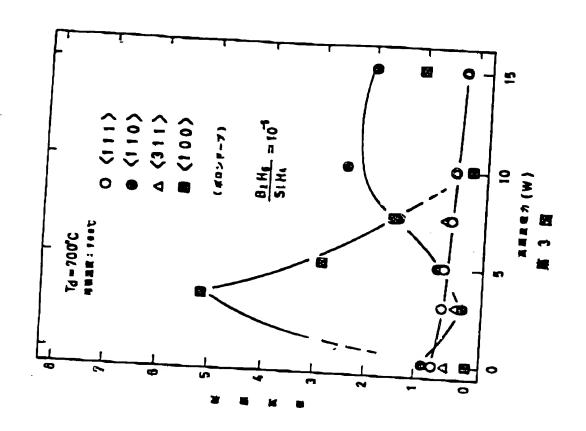
1 …反応告、2 …高角度コイル、3 …電気炉、 4 …高度。

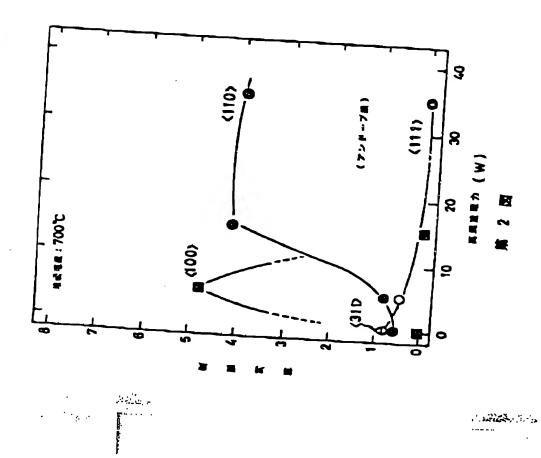
出疆人代理人 穿鹭士 鸡 庄 疣 疣

- 23 -



第 1 医





Carried Strains

*